

令和2年度 技術者交流会 開催案内

大分県LSIクラスター形成推進会議
グローバルネットワーク部会
部会長 安部 征吾

大分県LSIクラスター形成推進会議では、「技術者交流会」を下記のとおり開催します。

コロナ禍で経済が悪化している一方で、半導体業界は繁忙との情報がごさいます。そのような中、業界の状況、そしてあらゆる電子デバイス・製品に対し、日本で一番精力的に取材を続けておられる、産業タイムズ社泉谷社長様を招聘致しました。大変ご多忙な中、新たな時代に向けて超爆裂の記者と化した泉谷様に現在そして未来<何が起ころのか>を論じていただきます。

大変貴重な講演であり、是非ご参加いただきたいと存じます。

★ハイブリッド開催としますので、申込書(実会場・Web配信)にて選択願います。

ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールあてご返信 または FAXいただきますようお願い申し上げます。

【日 時】 令和3年1月26日(火) (受付14:30～)
講演会: 15:00～17:00
< Web接続(招待承認) 14:30～ 終了まで >

【場 所】 レンブラントホテル大分 講演会: 2階 二豊の間
〒870-0816 大分市田室町9-20 TEL:097-545-1040

【演 題】 『半導体産業は100兆円市場に向けて爆裂的成長の時代に突入した
～今こそニッポンの底力を発揮する時が到来』

【講 師】 株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉氏

【Web配信】 使用ツール Zoom(事前確認が必要な方は、事務局へお問合せ)

【対象者】 ◇LSIクラスター会員の方
お願い 経営責任者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。

※当日は新型コロナウイルスによる感染症対策(マスク着用他)にご協力願います。

【締め切り】 令和3年1月18日(月)

【問い合わせ先/申込先】

大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局 担当:島添/岡田
TEL/FAX: 097-596-7179 e-mail: oita-lsi@columbus.or.jp

泉谷 渉(いずみや わたる)

神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。

35年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 社長。著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』(以上、東洋経済新報社)、『これが半導体の全貌だ』(かんき出版)、『心から感動する会社』(亜紀書房)、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』(産業タイムズ社)など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。